

北京赛米莱德 NR9 3000PY光刻胶

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 北京赛米莱德 NR9 3000PY光刻胶 |
| 公司名称 | 北京赛米莱德贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208 |
| 联系电话 | 15201255285 15201255285 |

产品详情

光刻胶按用途分类

光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大，衍生出非常多的种类，按照应用领域，光刻胶可以划分为印刷电路板(PCB)用光刻胶、液晶显示(LCD)用光刻胶、半导体用光刻胶和其他用途光刻胶。其中，PCB光刻胶技术壁垒相对其他两类较低，而半导体光刻胶代表着光刻胶技术水平。

(1)半导体用光刻胶

在半导体用光刻胶领域，光刻技术经历了紫外全谱(300 ~ 450nm)、G线(436nm)、I线(365nm)、深紫外(DUV，包括248nm和193nm)和极紫外(EUV)六个阶段。相对应于各曝光波长的光刻胶也应运而生，NR9 3000PY光刻胶，光刻胶中的关键配方成份，如成膜树脂、光引发剂、添加剂也随之发生变化，使光刻胶的综合性能更好地满足工艺要求。

(2)LCD光刻胶

在LCD面板制造领域，光刻胶也是极其关键的材料。根据使用对象的不同，NR9 3000PY光刻胶厂家，可分为RGB胶(彩色胶)、BM胶(黑色胶)、OC胶、PS胶、TFT胶等。

光刻工艺包含表面准备、涂覆光刻胶、前烘、对准曝光、显影、坚膜、显影检查、刻蚀、剥离、终检查等步骤，以实现图形的转移，制造特定的微结构。

想要了解更多光刻胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

光刻胶的核心参数是什么？

分辨率、对比度和敏感度是光刻胶的核心技术参数。随着集成电路的发展，芯片制造特征尺寸越来越小，对光刻胶的要求也越来越高。光刻胶的核心技术参数包括分辨率、对比度和敏感度等。为了满足集成电路发展的需要，光刻胶朝着高分辨率、高对比度以及高敏感度等方向发展。

以上就是为大家介绍的全部内容，NR9 3000PY光刻胶哪里有，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多光刻胶的知识，NR9 3000PY光刻胶报价，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

光刻胶介绍

光刻胶可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶。其中，半导体光刻胶的技术壁垒较高。

从技术水平来看，在PCB领域，国产光刻胶具备了一定的技术和量产能力，已经实现对主流厂商大批量供货。

赛米莱德以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售光刻胶，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

北京赛米莱德-NR9 3000PY光刻胶由北京赛米莱德贸易有限公司提供。北京赛米莱德贸易有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛米莱德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：况经理。